

Aevra

精研材料本质，奠定每一次修复的长期成功



新一代氧化锆的性能标杆

融合国瓷&爱尔创创新材料工艺, 赋予美学与功能全新定义

Aevra 不为追求单一参数的突破, 而为达成整体的精妙平衡。

我们通过 精研粉末技术与 微观结构控制, 让通透性、强度与长期临床稳定性, 和谐相生。

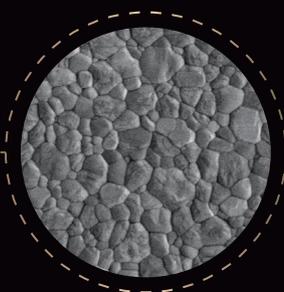




5Y-PSZ

800MPa

50% 透度



4Y-PSZ

1050MPa

46% 透度

UPD & CSG 双核心粉料工艺

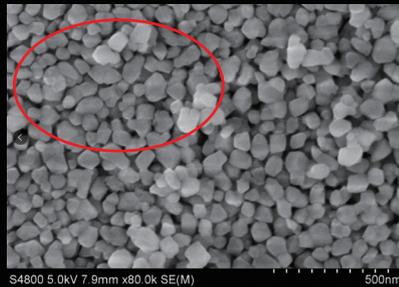
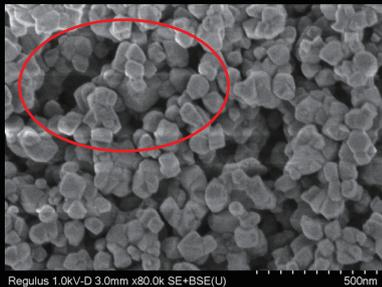
从粉体到修复体，全链可控的专业守护。

双核心粉料工艺技术可确保粉料颗粒分布均匀、形态可控，带来一致的光学与机械性能。

纳米氧化锆粉料制备技术

UPD (Uniform Particle Dispersion) Technology

通过均匀颗粒分散技术，有效控制颗粒缺陷，提高材料纯度，进而增强材料强度与透光性。





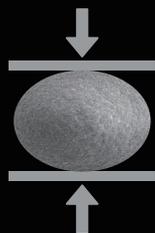
离心喷雾造粒技术

CSG (Centrifugal Spray Granulation) Technology

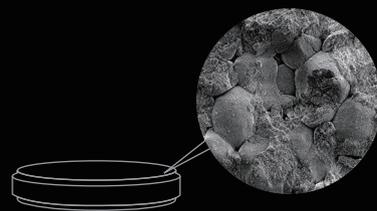
CSG技术与UPD技术结合, 优化粉料的孔隙率与球形度, 实现更均匀的密度分布。



常规粉料



成形性差



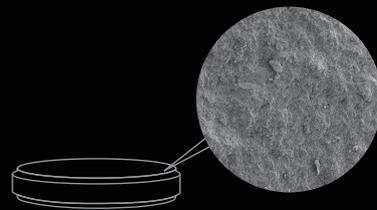
非均质锆块



国瓷新粉料



成形性好



均质锆块



By Angelo Galbocchio

自定义 美学与功能

切端区域

过渡区域

颈部区域



3mm

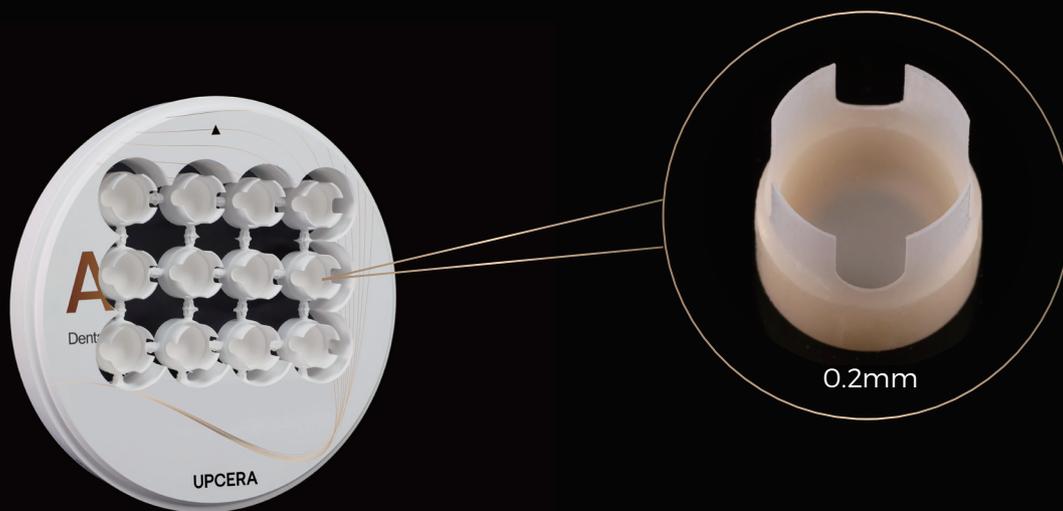
5mm

4-22mm



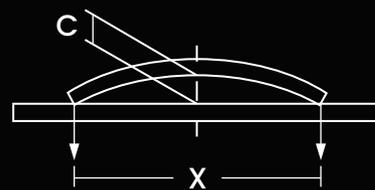
精密的边缘适应性

其边缘加工性能良好, 可促进修复体与基牙之间的精准适配。



稳定的烧结一致性

烧结后, Aevra变形程度较低, 表现出一致的尺寸稳定性。



ISO 18675-2022



Aevra



产品 A



适应证广泛

Aevra 不止于超凡的透光性，更赋予修复体以活力与真实感。
超越常规的强度与稳定性，成就从美学区到功能区的无界应用。



嵌体 高嵌体



贴面



全解剖冠



内冠



三单位全解剖桥



三单位内冠桥



多单位全解剖桥
(≥4单位)



多单位内冠桥
(≥4单位)

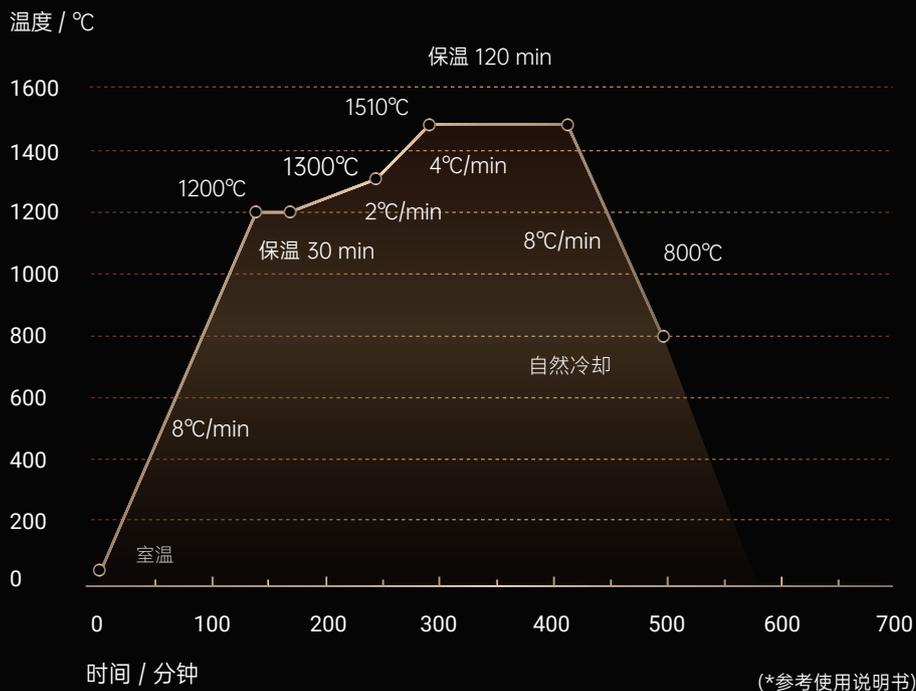


种植上部单颗修复



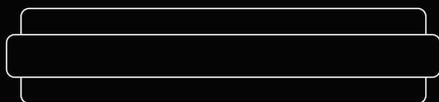
种植半口固定修复

标准烧结曲线



*烧结温度仅为推荐值。如有必要，可进行一次试烧过程，并根据实际情况调整烧结温度或时间。

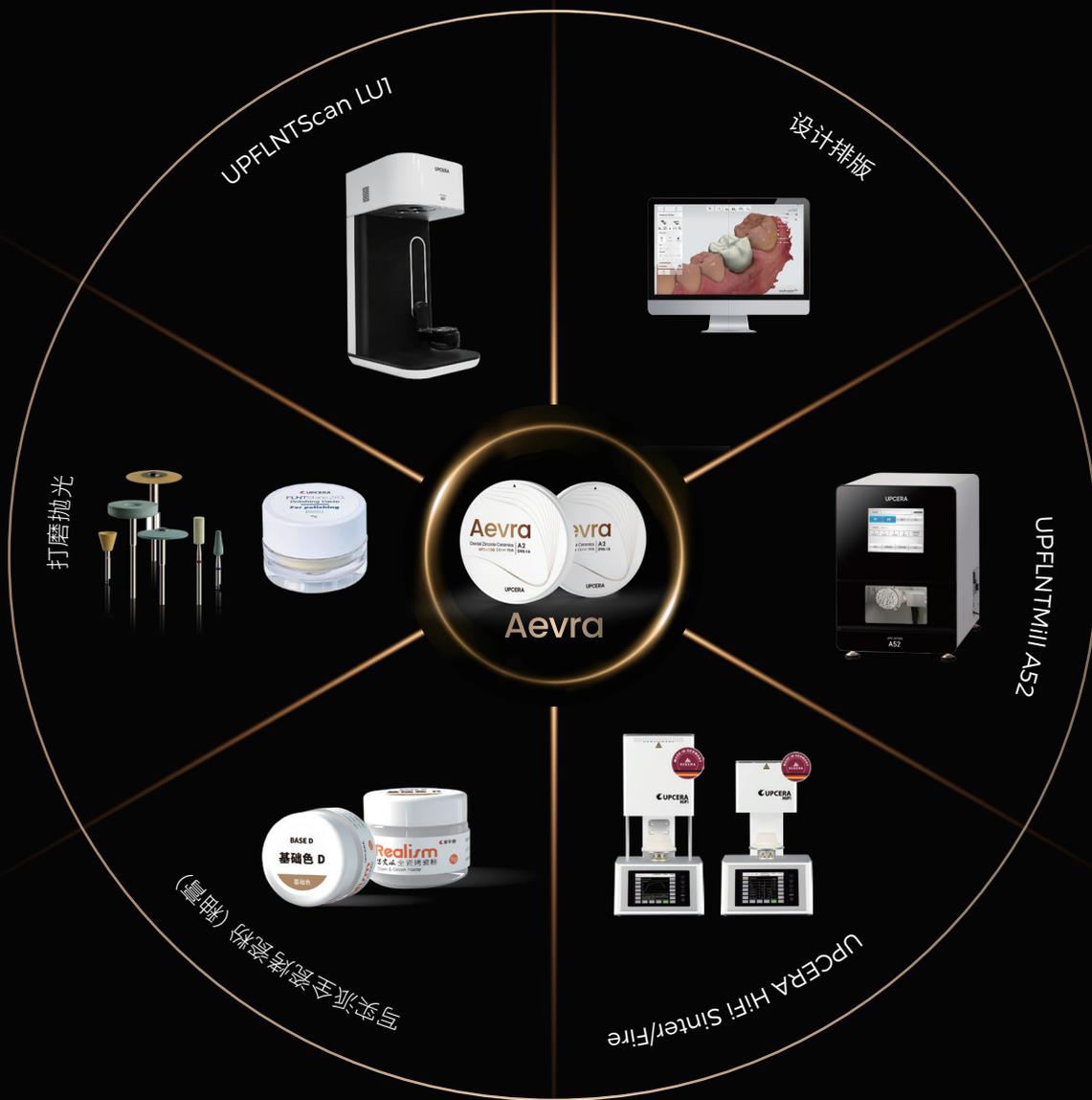
产品规格



D98X12 D98X14 D98X16 D98X18 D98X20 D98X22 D98X25 D98X30

A1 A2 A3 A3.5 A4
 B1 B2 B3 B4
 C1 C2 C3 C4
 D2 D3 D4
 BL1 BL2 BL3 BL4

高效的数字化加工流程



国瓷材料 股票代码: 300285



深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

E-mail: services@upcera.com

网址: www.upcera.com

Copyright©Upcera No.2026 Rev.01

资料仅供专业人士及内部交流使用 *禁忌内容或注意事项详见产品说明书



官方公众号